4/5/1 DIALOG(R) File 351: Derwent WPI

(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

Image available 008608880 WPI ACC No: 1991-112910/ 199116

XRPX Acc No: N91-086910

Superconductive wiring of high critical current valve - laminates double laminated structure of superconductor and material no indicating superconductive state in temperature NoAbstract Dwg 1/2 Patent Assignee: NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP (NITE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Week Kind Kind Applicat No Patent No Date 19910307 JP 89187297 19890721 199116 B JP 3053413 Α

Priority Applications (No Type Date): JP 89187297 A 19890721 Title Terms: SUPERCONDUCTING; WIRE; HIGH; CRITICAL; CURRENT; VALVE; LAMINATE; DOUBLE; LAMINATE; STRUCTURE; SUPERCONDUCTING; MATERIAL; NO; INDICATE; SUPERCONDUCTING; STATE; TEMPERATURE; NOABSTRACT

Derwent Class: X12

International Patent Class (Additional): H01B-012/06

File Segment: EPI

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

11)Publication number :

03-053413

(43)Date of publication of application: 07.03.1991

(51)Int.Cl.

H01B 12/06

(21)Application number: 01-187297

(71)Applicant:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

21.07.1989

(72)Inventor:

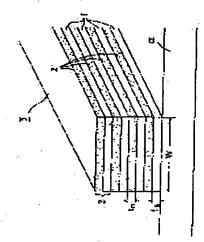
TAZO YASUO

(54) SUPERCONDUCTIVE WIRING

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain big critical current value by laminating a base unit of a double-lamination construction consisting of a superconductor and a material showing no superconductivity at a working temperature of a wiring a plurality of

CONSTITUTION: A double laminate 3 consisting of a superconductor 1 having the thickness ts and a material 2 (insulator, semiconductor, metal, superconductor having superconductive transit temperature Tc under working temperature) showing no superconductive state at a workin temperature of a wiring having the thickness to is made into a wiring γ being laminated N (>2) times. Accordingly, a magnetic field easily invades the material 2 showing no superconductive state at a working temperature while invading the super conductor 1 only by a characteristic from the surface due to a Meissner effect or a penning effect so that a current comes to flow on the surface of the superconductor 1. Thereby, a superconductive wiring having big critical current value can be obtained.



® 日本国特許庁(JP)

n 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平3-53413

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)3月7日

H 01 B 12/06

ZAA

8936-5G

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

❷発明の名称: 超伝導配線

> ②特 頭 平1-187297

願 平1(1989)7月21日 20出

@発明者 EH . 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

日本電信電話株式会社 ⑪出 願 人

弁理士 菅 隆彦

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

個代 理 人

1、発明の名称 超伝導配線

- 2. 特許請求の範囲
- 1、 超伝導体と、配線の使用温度では超伝導を示 さない物質とからなる2重積層構造を驫木単位に、 複数回積間することを特徴とする超伝導配線。
- 2. 超伝導体は、葯TC酸化物超伝導体であるこ とを特徴とする請求項1記数の超伝導配線。
- 3、超伝導体と、配物の使用温度では超伝導を示 さない物質とを、単粘晶体としたことを特徴とす る請求項2記載の超伝導配額。
- 4. 配線の使用温度では超伝導を示さない物質は、 高丁_C 酸化物超伝導体との格子の不整合率が4% 以下であることを特徴とする請求項2配破の組伝 没配脸.
- 3、 定明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、高い臨界電流値を持つ超伝導配線、 特にその構造の改良に関するものである。

(従来の技術)

招伝導体は直流での電気抵抗が零で、かつ高周 波口スも金風に比べ格段に小さいので、..... 伝導体 配線は、半導体・超伝導しSI、光デバイス等の エレクトロニクス分野のみならず、程力輸送、マ グネット哲のパワーエレクトロニクスの分野でも、 大きな期待が寄せられている。超伝導配格に電流 を放していくと、ある電流値以上では超伝導状態 が壊れ常伝導状態に転移する(風伝導状態を維持 できる最大の電流値は、臨界電流値と呼ばれてい る。)。つまり、臨界間流値以上の電流を配線に 彼すと、前記の零直流抵抗、低高周波ロス等の必 伝導体の特徴が消失してしまう。従って、四界電 筬値を増加させることは、超伝導配線の応用の铰 点から、非常に重要になってくる。

超伝導配線の応用の形態は数多くあるが、限も 基本的積造は、第2因に示すようなものである。 これは、LSI上の配線として良く用いられる以 木的構造である。Si、Si02等の斟版の上に、 個W、厚みtの囮伝導体からなる尼なBが形成さ

特別平3-53413(2)

れる。ここで、この配線β構造における臨界電流 値を求めてみる。

間単化のために、まず、配線8に流れる電流により生じる自己磁場と外部印加磁場との削が超伝線体の第1無界磁場日_{に1}より小さい場合を考えてみる。この場合、マイスナー効果のため電流は超伝線体表面からロンドンの侵入長 2の深さまでの領域を表面電流として流れる。従って、臨界電流組1_{に1}は下式で与えられる。

$$I_{c,1} = 2 \cdot j_c \lambda (W + t - 2 \lambda) \cdots (1)$$

ここで、jcは周伝導体の臨界電波密度である。 個Wが厚みもに比べ十分大きいと、近似的に

となり、臨界電流値は厚みtに無関係になる。 (発明が解決しようとする課題)

つまり、従来の配物βにおいては厚みしを厚く

回格のする構成手段を採用することにより達成される。

(作用)

本発明が講じた前記手段として、超伝導体導数と、配物の使用温度では超伝導状態を示さなび、物質(絶縁体、半導体、金属、超伝導転移温度「Cが使用温度以下の超伝導体)とから形成された静
膜からなる2重積層構造を終本単位に、複数回横
関した構造により、及伝導体の表面面積を附加させ、これにより、大きな臨界電流値を持つ超伝導
配線を実現できる。

(灾值例1)

しても臨界電流値を増加させることができないと いう重大な欠点を持っていることを意味している。

こゝにおいて本発明は、前記従来の欠点に盛み 大きい臨界電流値を持つ超伝導配線を提供することにある。

(課題を解決するための手段)

前記録節の解決は、本発明の組伝導配線が、組伝導体と、配線の使用温度では超伝導を示さない 物質とからなる2種紙関係音を基本単位に、複数

半導体、金属、 超伝導転移過度T C が使用温度以下の超伝導体)中には触場が容易に 侵入するが、 超伝導体 1 中にはマイスナー効果、 あるいはピニング効果により 表面からある特性距離の みしか 侵入しないので、 電流は超伝導体 1 の 表面を没れることになる。 従って、 臨界電波値 1 C 2 は各超伝導 神神膜の 表面電波の 和となるので、

$$1_{c2} = 2 j_c \lambda N (W + t_s - 2 \lambda) \cdots (3)$$

となる。 同様に、 幅Wが厚みt S に比べ十分大きいと、近似的に

$$1_{C2} \sim 2 J_{C} \lambda N (W - 2 \lambda)$$
 ... (4)

となる.

ここで、配稿で全体の序みしは、

$$t = N (t_s + t_n)$$
 ... (5)

特問平3-53413(3)

で与えられる。 (5) 式のNを (4) 式に代入すると、

 $\frac{1_{c2} \sim 2_{jc} \lambda (W - 2 \lambda) t / (t_s + t_n)}{-1_{c1} t / (t_s + t_n) - N_{c1} \cdots (6)}$

となる。つまり、臨界電流値! _{C 2} は全体の設序に比例して増加すると共に、同じ厚みでも従来の 単層超伝導配線 D の臨界電流値! _{C 1} に比べ N 値 大きな領を実現できることを意味している。

(実施例2)

(実施例4)

第4 実施例としては、前記第3 実施例において、 加伝導体 1、及び配稿での使用温度で超伝導状態 を示さない物質 2 を、両者共に単結品静機にする ことである。前記第3 実施例において、例えば、 T C 酸化物超伝導体としてLnBaCuOy系を、 使用温度で超伝導状態を示さない物質として金額

ところで、 La 1 - x M x C U O y (M: Sr、Ba) は如伝導転移過度 T c が 3 O ~ 4 O K と 近 来 田 伝 導 体 に 比 べ 著 し く 高 い こ と か ら 、 酸 化 物 必 伝 準 体 の 探 索 が 逃 め ら れ 、 転 移 温 度 T c ~ 9 O K の L n B a C U O y 系 (1. n は イ ッ ト リ ウ ム (Y) 、 あ る い は ラ ン タ ノ イ ド 元 素) 、 周 じ く ~ 1 1 O K の B i S r C a C U O y 系 の 発 見 が 相 次 い だ 。 (食 体 母 3)

第3実施例としては、超伝導体1として、これ

Agを用いた場合、酸化物超伝導体とAgの格子 定数が大きく異なるため、超伝導体1が微粘品の 塩合体、いわゆる多結晶体になってしまう。酸化 物超伝導体のコヒーレンス長は従来配線8の超伝 遊体のコヒーレンス長に比べ板めて短かいため、 粘晶粒界に存在するパリアにより結晶間を超伝導 電流が流れ難くなり、臨界電流密度値う。が桁道 いに小さくなってしまう(単結晶では j _c は10 ⁷ A / cal 、多結晶体では10³ A / cal のオーダと 4 桁以上小さいことが報告されている。)。これ は、酸化物超伝導体の物性に係わる酸化物超伝導 体特有の問題である。配称での装面電流バスにも 枯品粒界が存在するため、積度構造による臨界電 逸の増大効果を打ち消す程に、臨界電流値が大き く減少してしまう欠点を持っている。本実施例で は、超伝導体1は単結局体であるために結晶粒界 は存在せず、結晶粒界による臨界電流密度の低下 を防止することができる。従って、杁岡構造によ る 臨界 電 流 値 の 増 加 効 果 を 十 分 発 輝 さ せ る こ と が

特問平3-53413(4)

本実施例で示した配給で構造、つまり高TC酸 化物超伝導体の単結局階段、使用環底で超伝導状 嘘を示さない物質から形成された単結晶辨膜から なる核類構造を実現するには、お互の上にエピタ キシャル(相互エピタキシャルと呼ぶことにする。)成良が可能である必要がある。それには、松子 定数の整合が満足されることが最も基本的条件で ある。ここで、殷化物超伝導体の格子定数、およ び格子整合条件について考えてみる。La1Lx M x CuO v (M:Sr.Ba) 系はK 2 Nif √ 構造の正方品で格子定数8~3.78Åである。 LngBagCugOy系数化物超伝導体は基本 的には斜方晶形で格子定数は8~3.82Å、b ~3.88Aであるが、この結晶構造は格子定数 a O の設正方品として扱ってもよい(la-bl /b~1.5%)。従って、a_O~3.85Aの 設正方品と考えてよい。また、BiSrCaCu 0 、 系は ~ 8 0 K 相も ~ 1 1 0 K 相もほぼ正方 晶 τa_O~5. 4 Åτδδ. Τ1 BaCaCuO_ν

系は、a_〇~3.86人の正方品系である。 (実施例5)

次に、単結品を実現するための格子の不整合の 程度について説明する。最も、技術的に進んでる 半導体の分野では、その不整合率は1%以下が許 食されている。更にはヘテロエピタギシャルの代 表であるSi上GaAS単枯昼成長においては、 ~4%の格子の不整合が許容されている。いずれ も現在良質な単結晶が実現され実用化されている。 従って、このような科学技術上の一般概念から、 酸化物超伝導体との相互エピタキシャル成長が可 能な(配線での使用温度では超伝導状態を示さな い)物質2として、酸化物超伝導体との格子定数 の不整合条件が4%以下の物質とする。一般に格 子構造を考える上で対角線、あるいは対角線の1 / 2 を聞格子とみなすことができるのは粕品学上 でよく行なわれている。従って、例えば、BiS r C a C u O 、系の場合、対角線副格子として 8 O/2^{1/2} ~3.82Åを取ることができる。こ のような考え方に基付き、酸化物超伝導体との格

子定数の不整合条件が4%以下の物質の格子定数の心理を次表1に示す。同衷に、高TC酸化物型伝導体との相互ヘテロエピタギシャルが可能な格子定数の範囲が示されている。

為T _C 般化物组伝彩体	ヘテロエピタキシャルが 可能な格子定数の範囲
	2.57人~2.78人 (2.67人士 4%)
La _{1-x} M _x CuOy 系	3.63人~3.93人 (3.78人士4%)
	5.13人~5.56人 (5.34人士 4%)
	2.61人~2.83人 (2.72人士 4%)
Ln ₁ Ba ₂ Cu ₃ C _y 系	3.70 A ~ 4.00 A (3.85 A ± 4 %)
,	5.23人~5.66人 (5.44人士 4%)
	2.59 A ~ 2.81 A (2.70 A ± 4 %)
Bisrcacuo, X	3.67人~3.97人 (3.82人士 4%)
	5.18人~5.62人 (5.40人士 4%)
	2.62点~2.84点 (2.73点±4%)
TIBaCaCuO _y 系	3.71 A ~ 4.01 A (3.86 A ± 4 %)
	5.24点~5.68点 (5.46点±4%)

とれる	格子定散 (人)	2.67	5.45	5.45	5.42	2.60	5.45	5.16	5.52	3.68	3.71	3.73	3.75	3. 73	3.76	3.78	3.85	3.88	3.88	5.28	5. 52	5.39	5.30	3.73	5.363
第中の本語の	47					•				0,3	101	101	103	101	103	10,1	a 0 3	a 0 ,	a O 3	3	1	(NO ₂) 3	e 0 3	၀	0 F 3
なとの粒子4%以内)	2	U 2	AIP	GaP	SuZ	PbTe	CuF,	SrO	B a O	YAI	GdA	EuA	NdA	SmA	PrA	LaA	NdG	PrG	Sec	COF	PdF) poso	DyF	CdC	NaM
被代物品伝導 (不整合成土	格子定数(人)	5. 29	3.98	27.72	2.65	2.70	5.41	5.43	3.96	3.87	2.63	2.64	2.68	2.75	5.24	2.74	2.73	19.5	2.71	2.71	2.73	. 2. 73	3.72	2.79	2.74
表2萬十四日	整 整 60	L 8	C B	BCr	- Z	BeCu	SuZ	S i	E u	q A	>	Ru	R.P.	Pd	c s	*	Re	s O	- L	P t	ωW	Μο	e N	PbcI	W

(実施例6)

第6実施例としては前記第5実施例において配 数7の動作過度では超伝導状態を示さない物質2 の結晶構造を、ペロウスカイト構造とするもので ある。超伝導転移温度Tc~90Kを持つし n1. Ва₂ Си₃ О _У (L n : Y 、 めるいはランタノ イド元素) はCu原子を中心にした 酸茶八面体が **規則的に配列したペロウスカイト構造が基本とな** っている。また、転移温度~80K、~110K を持つBiSrCaCuOy系超伝導体(転移温 度~80K はB i 2 S r 2 C a 1 C u 2 O y、転 移温度~110K はB i 2 S r 2 C a 2 C u 3 O y と言われている。)、 あるいは転移温度~12 O K の T I B a C a C u O y 系超伝導体も開係な 構造とみなせる。従って、酸化物配伝導体との相 互ヘテロエピタキシャル成長を考える際、 同一の 粘晶構造を持つ物質がより良い選択になることが 予想できる。それ故、本実施例としては、配ねて の使用温度では超伝導状態を示さない物質2とし て、酸化物超伝導体との格子定数不锈合度が4%

以下で、酸化物超伝導体と周類の結晶構造であるペロウスカイト構造を持つ物質とすることにある。 (歩係例7)

更に、前紀第4乃至第6実施例に対しての共通 の補足的条件として、配線での使用温度では超伝 導状態を示さない物質2として、その物質構成元 素の超伝導体中への拡散による超伝導性の劣化が 少ないことが挙げられる。本実施例としては、前 記第4乃至第6実施例で、この条件を具備したも のである。例えば、酸化物超伝導体の構成元素で、 格子定数の不篏合度が4%以下の金属として、L a, Ca, Eu, Yb等、及びこれ等の合金、酸 化物超伝導体との反応による超伝導性の劣化がな いと実験的に確認されているPt。Pd.Ru. V 等の金属、SrO、BaO等の酸化物、CaF 2 等の弗化物等がある。また、岡様の考え方で、 酸化物超伝導体の構成元素である希土類を含むべ ロウスカイト構造の物質が挙げられる。更にこれ 等のペロウスカイト構造の内、酸化物超伝導体と 然的、化学的に反応しにくい材料系の方が更によ

特閒平3-53413(6)

(発明の効果)

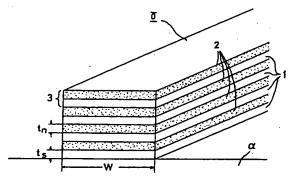
第1 図は本発明の実施例による超伝導配線の基本構造を示す斜面図、第2 図は従来の超伝導配線の基本構造を示す斜面図である。

- 1 … 超伝導体、 2 … 配線の使用温度で超伝導状

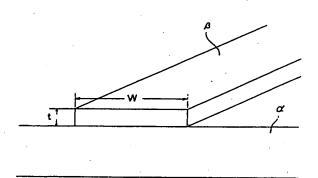
態を示さない物質、3 … 2 飲務遺体、α … Ab 仮 β. γ … 配線、t, t_n, t_s … 厚み、W … 幅

特許出願人 日本電信電話株式会社代理 人 菅 隆 奥斯特





第2図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
4 FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.